## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

03-093016

(43) Date of publication of application: 18.04.1991

(51)Int CL

G11B 5/31 G11B 5/127

(21)Application number: 01-229731 (22)Date of filing:

04 09 1989

(71)Applicant: FUJITSU LTD

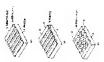
(72)Inventor: KOSHIKAWA YOSHIO YAMAMOTO NAOYUKI

(54) MANUFACTURE OF THIN FILM HEAD FOR VERTICAL MAGNETIC RECORDING (57)Abstract:

PURPOSE: To improve the durability of a non-magnetic film which is adjacent to the tip part of a main magnetic pole by forming a heat-resistant protection mask pattern on a magnetic substrate consisting of ferrite so that a main magnetic pole forming area is exposed, then heatprocessing the pattern.

CONSTITUTION: The heat-resistant protection mask pattern 33 is formed on the magnetic substrate 31 consisting of the ferrite so that the main magnetic pole forming area 32 is exposed. Then, the pattern is heated to 500-1,000°C and a non-magnetic layer 34 in a depthdirection is formed in the main magnetic pole forming area 32. Then, the mask pattern 33 is removed, an inter-first layer insulating layer 36, a thin film coil 37 and an intersecond layer insulating layer 38 are sequentially laminated and formed so that they cover the non-magnetic layer 34. and the main magnetic pole 3 for recording and reproduction 39 is formed on the insulating layer 38 so that the tip part 39a lies on the surface of the non-magnetic layer 34, and a





rear end part 39b on the surface of the substrate 31. Then, the unnecessary part of the tip part 39a is cut with the non-magnetic layer 34 and the magnetic substrate 31, both of which are directly below, and the vertical magnetic recording thin film head having a medium confronting surface 41 in which the tip part 39a is exposed is obtained.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination] Date of sending the examiner's decision of rejection

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

Searching PAJ Page 2 of 2

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

### ⑩ 日本国特許庁(JP)

(11) 特許出願公開

#### 平3-93016 ② 公開特許公報(A)

@Int. Cl. 1

の出 顋 人

総別紀号 庁内整理番号 30公開 平成3年(1991)4月18日

G 11 B 5/31 7426-5D 6789-5D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

垂直磁気記録用薄膜ヘッドの製造方法 の発明の名称

②婚 頭 平1-229731

20出 類 平1(1989)9月4日

富十浦株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 筝 生 @発明者 越川

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 危祭 明 者 山 本 尚之 内

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

弁理士 井桁 貞一 60代理人

### 明期日春

### 1. 発明の名称

極直磁気記録用弾膜ヘッドの製造方法

### 2. 特許請求の範囲

(1) フェライトからなる磁性基板(31)上に、主磁 施形成領域(32)が採出するように耐熱性保護膜の バターニングによる保護マスクバターン(33)を形 成する工程と、

妨侵護マスクバターン(33)を形成した磁性基板 (31)を500~1000でに加熱して保護マスクパター ン(33)より露出した主磁攝形成領域(32)を、その 深さ方向に非磁性化した非磁性層(34)を形成する 工程と、

その非磁性層(34)上を贈うように第一層閣総議 層(36)と薄膜コイル(37)及び第二層間絶縁層(38) を順次積層形成した後、該第二層間絶縁層(38)上 に記録再生用の主磁機(39)を、その先端部(39a) は前紀非耕性層(34)間上に、徐端部(39b) は前記 磁性基板(31)面上にそれぞれ延在するように形成

### する工程と、

該主磁極先端部(39a) の不要長さ部分を、直下 の前記非磁性層(34)及び磁性基板(31)と共に切除 する工程とを含むことを特徴とする施道磁気記録 用薄膜ヘッドの製造方法。

(2) ト紀耐処性保護膜が、チタン、若しくはアル ミニウムの金属膜からなることを特徴とする請求 項1記載の重直磁気記録用薄膜ヘッドの製造方法。 (3) 上記耐熱性保護膜が、酸化珪素、若しくは酸 化アルミニウムの無機膜からなることを特徴とす る請求項1記載の垂直磁気記録用環膜ヘッドの製 造方法。

## 3. 発明の詳細な説明

### (概 要)

垂直磁化記録方式の磁気ディスク装置、或いは 研領テープ聴着などに用いられる垂直研気記録用 弾閥ペッドの息浩方法に関し、

フェライトからなる磁性基板の主磁極形成領域 に硬さの異なるガラス材等を提設することなく、

基板と同等の硬度を有する非磁性層を循便に一体 形成するようにして、防主磁便形成積板の形成工 程を領域化し、しかも媒体対内面の機械的な耐久 性を向上させることを目的とし、

フェラ・1 からなる包性水板反比、主动研影成 均成が熱化するようにTI、苦しくは510-等からな が開発性度類のパターニングによる環境マスタ パターンを形成する工程と、放復調マスタパター ンを形成した使物基礎を 500~1000では四新設して 促張マスタパターンよりמ出した主地短新収制版 まる工程と、その非磁性強止を導うように手術機 質が成場と同時に非磁性性強止を導うように手術機 関端経層と開発すれ及び新光器開始経層を研設 相層形成性と核、熱第二層間能線和層を振破 相層形成性と核、熱第二層間能線和層を振破 機能が成場との影響が、研究局間能線和 の主暗程を、色光偏離が、開設和程度を振い 後端的的は前期の程度基板 とた地域が、数単二位を4を4を を成立した。 第二位表示して4年を を成立して4年を を成立

支た程体対向所にמ出する前記形現性材の個が、 繰換して難当する bi-Piからなる主報極先縮及び fin-toフェライト等からなる世性感視圏よりも既 並が延く、素能、限傷され続い傾向がるる。この ため、そのような更知機源表別域の非個性低心解 無に変現でき、しから原格、順面がなく、殺失性

の優れた最高限気記録用海膜ヘッドを得る方法が

# √嬰とされている。 (健楽の技術)

世来の集組機型の最低地気配線所達職へっドは、 別末に第十回いに示すようにスライダとなるれる。 別よに第十回いに示すようにスライダとなるれる。 ま世級形成領域を切削して 20~30 ± 00 乗の収表の 別はを形成し、その長簿12に第十回 10 に示すよう に活動点がクス等の非遺性解解析13 を複熱機能工 低により以か込み、その条板面を平坦に保護化上 げてる。

次にその非磁性連続材13の運動領域上に、第8 図の要認平面図及びその第6図は示すA-A'59 (機器上の利用分野)

本発明は強度磁化記動方式の磁気ディスク臭電、 或いは磁気テープ装置などに用いられる個類特別 ヘッドの製造方位に係り、特に製造工程を開除化 、かつ耐久性に優れた過度磁気記憶用薄膜ハッ ドの製造力性に関するものである。

近年、院気ディスク博士、鉱気デーブ装定などの電気影技装置においては、磁気影技の高密度化 体性い、高速度記録を高由力で設計な消せ変形が 得られる記録再生力式が要求され、従来からの水 平能気起数方式に比べて、原理的に高密度起鉄が 可能な無能は気配動方式が開発され、 単位階型の 具度程度形成性用温度へデドル提案されている。

この東枢防型の重義出気記録研開館ペッドの設 値においては、 Na. Naワェライト等からなる遊性 直接に主程財産収明底に選択的に承担点がラス等 の茶品性料を選択し、ホウ製御を平均化した後、 その非磁性特性設限増上に帰収コイルをび主程板 を形成しているため、前記程性表現の ラス等の保険定程が提到で、放工機能対する。

数様に行った外3回の頭面図で示すように熱硬化 性端線倒服材等からなる第一層間連線間15を介し て満路状、駅中は建築状の腐験コイル16を第二回 間線探筒15を液太線滞が成し、その表面に 18-1-16 合金体からなる超越再生用の主報動18を、その発 湯原18。は前起研性性能移材13頭上に、また映解 518b は前起研性差級31上にそれぞれ返左するよ うに限成した程度へッドバターン14年7 間切に 示すように設け、それらの腐敗へッドバターン14 上に更に24.00次どの保護院39を検費7-5

その後、上記したヘッド構成基板を各扇気ヘッ ド構成単位に切断分離し、ヘッドスライダ形状に 研制加工することにより旋体対向面20に主道伝充 領制加工することにより旋体対向面20に主道伝充 分割がある。が露出した多数の廃機ヘッドを効率よく 行動している。

このような構成の重複研集的結構構改へッドでは、影響・再生物の対向する二階精構放の重直 、配線版件(図/示面)におけるデオスク線反と差 医配線原との際に介在させた高速能率な軟能性 を、商品能質へッドの主報権18と程果リターソコ - クとして機能する流性基板以上の磁車の開始語 の一部とすることにより、蒸鉄体の最高配接層に 対して最低方向に高密度な提集記録・再生を可能 にしている。

### (豪明が解決しようとする課題)

ところで、上起したような原性障壁の業直磁気 起球用層膜へリドにあっては、両尾型性差数116 起さ、再生性度のリターンオークとして環境させ ために、接基度10主性極悪疾環状を増立方向 に削減してその部分に振融度ガラス等の非質性 縁計13を加熱溶液工程などにより担め込んだ後、 その磁性接近110東面を平均に研修生せがしてい るため、その非磁性細線材13の機め込み工程が損 能化する。

また病能がラスからなる非低性効味が13の環般 適を有するフェライト監性が現11間の平現等効化 上げにおいても、何者の材質の皮皮のほかかかり フェライト間のビッカース硬度、550程度、カウス ス限のビッカース硬度、500程度)これらの基板面

本祭明は上記した目的を達成するため、フェラ イトからなる磁性基礎上に、主磁極影線領域が轉 出するようにfi、若しくはSita等からなる耐然性 促進腰のパターニングによる深邃マスクパターン を形成する工程と、核保護マスクパターンを形成 した経性基板を 500~1000セに加熱して保護マス クバターンより推出した主磁攝形底頭線を、その 深さ方向に非額性化した非磁性硼を形成する工程 と、その非磁な層上を描うように第一層開発録階 と環隣コイル及び第二層開始経展を順次標面形成 した後、旋蟲二層間級縁度とに記銭異生類の主破 握を、その先端郎は宮記非磁性層面上に、後端部 は前記就性基族関上にそれぞれ延在するように形 成する工程と、核主維係先援部の不要最き部分を、 直下の前記業磁性職及び磁性基板と共に切除する 工程とを行うことにより得成する。

### (作用)

本発明の製造方法では、例えば Ma-Zaフェライ ト板の裏面に、所定領域のみが露出するようにti、 を同一面に早翅仕上げすることは容易でなかった。

要に、動配素質性地縁材13の関膜順は、fm-Za、 則-Zaなどのフェライトから及る機能整接113年に 比べて機構し具い問題と、機体対向面20に関省の 参加機能が提出しているため、単純体接近とC S 3 (Cottant Start Stop)動作、酸いは不認の接 触等による個数技能において、頻算的性影棒材13 が減去機構整分で欠けを作う単純が生じるといっ な数分性に含なながあった。

本発明は上記した従来の実状に築へ、フェライ トからなる磁性管解の主 経極形成領域に硬きの異なるガラスは特等を現数することなく、基拠と同等 の確接を有する原位性健康報を歴程に一体形成す あようにして、該主組研形成領域の形成工程を解 単化し、しから提条対同額の機械的な耐久性を向 上させた復規な事理後型の最重形式お用面線へ ッドの製造力法を提供することを目的とするもの である。

### (課題を解決するための手段)

このような現象に毎日して、1ns.5ng ェライトなどからなる世世高級上に11、または510。詳からなる財産性の債務を接着し、損却性を反よの主磁係薄減領域ののが得出するように該耐熱性保護数をバターニングしてマスクパターンを形成し、このような状態の過程を販売所定指数を研究指令の対象の対象が必要がある。 「なった」とは記述を収益に対域の表現より所定域であれているとなり、基础性多を収益に対域を収益とは下させることなく、非価性多を容易に形成することができる。1 類 カス・のもの 金 乗り マルミーンぞこの 1 男 カス・のもの 4 乗り エーラー・ われていない別性無償の供電部分なども自然保険 理す方向に非明性化されるが、この部分は良味的 に保護へッド外部後されたヘッド構成基礎を、指 気へッド構成単位に切取し、ヘッドスライグ形状 に切割計器化上げを行う際に除去されてしまうた か、従業へッドの特性に関連となるようなことは ない。

この結果、限地生程構形成情報の概定性化が、 その現底を保下させることなく環境できまれた。 東理性化されば服活成情報上に得識コイル及び 主環場等を関心形成したヘッド構成の低体別向調 が、媒体国との複矩指動により従来のように損傷 したり、次け等の後継が生じる般れもなくなり、 別な性が悪し、ないまれた。

### (灾施例)

以下図面を用いて木発明の実施例について詳細 に説明する。

第1図(\*)~(\*)は本発明に係る整度餅気能採用 腹ヘッドの製造方法の一実施例を工程順に示す器

○ 表状、成いは健健状の薄膜コイル37及び第二層間 時時層38を成文水層形成し、その第二層間時接層 38上に消えば、11-78合金等からなる危軽再生用の 主磁程39名、その完備4393。は前部存在性管 34面 上に、また後端部393 は前部位性唇板31上にそれ ぞ約語在するように移成した薄膜ペッドパターン 35を第「図似に示すように移材、それらの薄膜ペッドパターン35上に更に4 2 29、などの脊膜膜60を 地質する。

その後、上記のように残層形成されたへっド様 成 想板を何配土垣板先端部33。の不要法を的分を 切跡するように第2回に去す一点機嫌のに冷って 切跡し、更にを砲気へっド様成単位に切断分離し た後、その分離した各地気へっド様成体の主想極 無端339、が開設する両を低体対内部引とするへ っドスライダ率状に即僚仕上げを行って完成をせ ることにより第3回に示すように目的が連載でき る音級ペッドを効率点く多量に作成することがで きる。

このような方法により構成された複数ヘッドで

視墜である。

攻に第1回向に示すように、その程度マスクバクーン33が形成された南起低性落原は12大気中に て 500・1000 でに加助することによってお確保 アスクバターン33よが 角曲する主機優形成領域32を 完また 本実施領では例えば 740でご所定 神磁性化する。本実施領では例えば 740でで所定 神磁性化し、20μnの関係の非磁性度34を形成した後、線保援マスクバターン33を選択的に除去す。

次に附記部性基板31の非磁性離34が形成された 全磁機形成領域32上に、第2回に乗す能乗と同様 な熱硬化凝脂材等からなる第一度額絶核離35と陥

は、フェライト研修基板引の止前極形成領域202年 原務設度により速度的に非超性化することにより、 本来の硬度を損なうことなく5種化に非磁性間34条 形成することがであるので、前配金磁路2039 と隣接して市起機体対向面41に落出する非磁性原 34の媒体配との接触器的による損傷が要しく起減 され、また欠け等による確保の思れもなくなるな ど、対摩性性、対衝顕性が関与する。

なお、以上の実施研ではスライダとなる前、Eo. El-Zaなどのフェライトからなる報告報送31上に 終着した310.8%からなる報告機関機能をパターニ フグリで複数の立時格形を積機320あを表達した 環出する保健マスタパターン33を形成した場合の 例について契切したが、本発別はこのような例に 定されるものではなく、例えば第《認に示せ う何れる。31.2aなどのフェライナからなる形性 疑31上に310.8からなる耐熱性保護競毛被引し、 結研禁性保健機をパターニングして冬主組極力被 舗数32かそれぞれ個別のに指出する後建マスクパ ターン55年後数する。

## 特問年3-93016(5)

そして接保護マスクバターン51を形成した前犯 磁性基板31を大気中で熱処理することにより、胸 記集経例と同様に保護マスクパターン5(より露出 する主服振形成簇織32のみを非磁性化することが できる.

### (発明の効果)

以上の説明から明らかなように、本能明に係る 垂直磁気配は用薄膜ヘッドの製造方法によれば、 フェライト的件基版面の全債機影成領域が加熱机 理によって選択的に非領性化され、しかも然処理 前の本来の硬度を資なうことなく容易に非難性層 を形成することができるので、終主磁循形収積級 の非磁性器の形成工程が簡単化されると共に、機 体対同面へ露出した森非磁性層の対摩靱性、対衡 壁性が高められ、当該薄膜ヘッドの耐久性が着し く例上する等、実用上優れた効果を奏する。

### 4. 図額の簡単な説明

第1回回~回は本発明に係る最直組気配換用簿

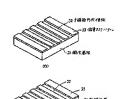
膜ヘッドの製造方法の一束施術を工程 間に無す結復図、

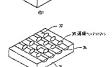
- 第2回は本発明の獲牒ヘッドバターン部の形成 工程を設備する問題振問.
- 第3回は本発明に係る最直避気記録用減減へ。 ドを説明する側断面関、
- 第4回は本発明に係る造蔵磁気配録用油酸ヘッ Fの製造方法の他の容は例を示すが問 œ.
- 第5回は熱処度後の Kn-Σαフェライト板の深さ 方面に対する成分元素の機変分布を示 全国.
- 第6回は熟処理後の fig. Inフェライト板の深さ 方面に対するα-FogOzの拆出盤の分布 を示す頭、
- 第1階回~約は従来の重連磁気記録用消膜へっ Fの製造方法を工程構に示す料機関、
- 第8回は従来の護隊ヘッドパターンを示す要部 平衡朗、 第3回は第8回に示すA-A'切断線に沿った

### 新廊図である。

第1図~第4図において、

31は配性巻板、32は主磁板膨胀循線、 33, 51は保護マスクパターン、34は非磁 性層、35は隙膜ヘッドバターン、36は第 一種間総議層、87は達蔵コイル、39は第 二層關地議謄、38は主能機、40は保護院、 41は媒体対例面をそれぞれます。





本形明。连续八十、似地方注:「持備に木丁料役別

